科学研究費助成事業

平成 28年 6月 7日現在

研究成果報告書

機関番号: 12601
研究種目: 基盤研究(A)(一般)
研究期間: 2013 ~ 2015
課題番号: 25246004
研究課題名(和文)位置制御シングルモード量子ドット・量子リングの伝導制御とその応用
研究課題名(英文)Electron transport through site-controlled single quantum dots/rings and its applications
 研究代表者
平川 一彦 (Hirakawa, Kazuhiko)
東京大学・生産技術研究所・教授
研究者番号:10183097
交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 35,300,000円

研究成果の概要(和文):自己組織化InAs量子ドット中では、軌道間の量子化エネルギー差や帯電エネルギーが、テラ ヘルツの光子エネルギーに相当する。しかし、一般にテラヘルツ電磁波の波長に比べ、量子ドットのサイズが非常に小 さいため、通常のテラヘルツ透過測定では単一量子ドットの信号を得ることは不可能である。本研究では、ソース・ド レイン電極をアンテナとして用いて、テラヘルツ電磁波を単一量子ドットに集光し、さらに同じ電極を用いて量子ドッ トを流れるテラヘルツ誘起光電流を計測することにより、量子ドットのサブレベル間エネルギーや帯電エネルギーなど 、重要な電子状態のパラメータを決定することができた。

研究成果の概要(英文): The orbital quantization energies and electron energies in self-assembled InAs quantum dots lie in the energy range of terahertz photons. However, since the quantum dots are by far smaller than the terahertz wavelength, the conventional terahertz transmission spectroscopy cannot obtain signals from the quantum dots. In this work, we have developed a novel spectroscopy technique for single quantum dots; we have tightly focused terahertz radiation on a single quantum dot by using the source/drain electrodes of the single quantum dot transistor structure as a terahertz antenna and measured terahertz-induced photocurrent through the quantum dot. From such measurements, we have determined important parameters on the electronic structures of the quantum dots, such as orbital quantization energies and electron charging energies.

研究分野:量子半導体エレクトロニクス

キーワード:量子ドット テラヘルツ 単一電子トランジスタ ナノ構造

1版

1.研究開始当初の背景

1990 年代から現在に至るまで、top-down 的な 超微細加工により作製した 100 nm オーダーのメ ゾスコピック構造は、電子波干渉や単一電子トン ネル現象など、非常に豊かな物理を明らかにして きた。しかし、これらのメゾスコピック構造は少 数の例を除いて、その中に電子準位が多数含まれ る多モード構造である。従って、観測される電子 波干渉効果が抵抗に与える変化もせいぜい数%オ ーダーの極めて小さなものであり、1 K 以下の極 低温でしか観測できなかった。

一方、近年、bottom-up的ナノ構造の作製と物 性の理解にはめざましいものがある。例えば、自 己組織化量子ドットは、数十 meV オーダーの大き な軌道量子化エネルギーの分裂を有し、良好なゼ ロ次元電子系として振る舞うことが確認され、単 一光子発生源などにも応用されている。

自己組織化 InAs 量子ドットや量子リングのよ うに電子準位が1モード(またはごく少数のモー ド)しか含まないような極限ナノ領域では、その 物理が量子力学に支配され、非常に理想的で制御 性のよいものになるであろう。従って、bottom-up 的極限ナノ構造を作製し、電極から電子を注入し 伝導を制御できれば、次世代のエレクトロニクス に新しい局面を拓くことができる。

2.研究の目的

電子準位が1モード(またはごく少数のモード) しか含まれないような極限ナノ領域では、その物 理が量子力学に支配され、非常に理想的で制御性 のよいものになることが期待される。従って、極 限ナノ構造を作製し、ゲート電界、磁場、THz 電 磁波、電子注入などの入力により、その伝導を制 御できれば、次世代のエレクトロニクスに新しい 局面を拓くことができる。本研究では、位置と形 状を制御した極微小自己組織化単一 InAs 量子ド ット・結合量子ドット、および量子リング構造に ナノギャップ電極により電気的にアクセスし、そ の量子伝導特性を明らかにするとともに、スピン トロニクス、量子情報処理技術への応用に展開す る。

3.研究の方法

当初の計画では、AFM 陽極酸化や電子ビーム露 光法などを用いた位置制御量子ドットや量子リ ングの作製を研究項目に挙げ、その電子状態の解 明や応用について研究する予定であった。

しかし、プロセスで不可避的に導入される結晶 欠陥のために、電荷のトラッピング・デトラッピ ングによる信号揺らぎが大きく、有意義な成果が 得られないと判断し、位置制御ドットの作製は中 止した。

そこで、単一量子ドットトランジスタ構造を用 いて個々の量子ドットの電子状態を制御すると ともに、テラヘルツ電磁波を用いて電子状態や伝 導ダイナミクスを解明する方向に目的をシフト させた。

4.研究成果

(1)イオン液体を用いた量子ドット中の電子状態の制御

我々は、単一の量子ドットに金属電極を形成し、 単一量子ドットトランジスタ構造とすることに より、量子ドットの電子状態の解明やデバイス応 用の研究を行っている。通常の量子ドットトラン ジスタ構造では、基板をゲートに用いて量子ドッ ト内の電子数を制御してきたが、少数電子領域か ら多電子領域まで電子数を広く制御することは できなかった。

近年、イオン液体ゲートを用いて、固体表面に 電気二重層を誘起し、電子数を非常に広い範囲で 制御する研究が行われている。本研究では、イオ ン液体(DEME-TFSI)を量子ドット表面に塗布し、 巨大な電界を印加することにより、単一量子ドッ トトランジスタ構造中の制御を試みた。その結果、 電気二重層ゲートを0.5 V程度変化させるだけで も、トランジスタの伝導特性大きく変化すること がわかった。この振る舞いを詳しく調べた結果、 電子の閉じ込めサイズ(電子の軌道量子化エネル ギー、帯電エネルギー)が、電圧によって劇的に 変化していることが明らかになった。電圧によっ て自己形成量子ドット中の電子の閉じ込めを大 幅に変化させたのは、これが初めてである。

さらに、従来用いられてきたゲート電圧印加手 法(サイドゲート、トップゲート、バックゲート) に比べて、イオン液体を用いた電気二重層ゲート では、単一量子ドットトランジスタで最も一般的 なサイドゲート型と比較して 100 倍も大きな電 子エネルギー変化を引き起こすことがわかった。



図1 (a)単一 InAs 量子ドットを用いた電気二 重層トランジスタの模式図、(b)ナノギャップ 金属電極と電気的に接触した単一 InAs 量子ドッ トの電子顕微鏡写真、(c)電気二重層ゲートに よる、量子ドットの電子状態の制御を示す模式図。

(2)単一自己組織化 InAs 量子ドットのサブレベ ル間遷移の観測

自己組織化 InAs 量子ドットにおいては、強い 電子閉じ込めと小さな有効質量を反映して、軌道 間の量子化エネルギー差ΔE と帯電エネルギーEc が約 10-30 meV と大きく、テラヘルツ(THz)領 域の光子エネルギーに相当する。しかし、一般に、 量子ドットのサイズと THz 電磁波の波長が大き く異なるため、相互作用は非常に小さく、通常の 透過測定では量子ドットのサプレベル間遷移の 信号を得ることは不可能である。

本研究では、単一量子ドットトランジスタのナ ノギャップ電極をアンテナとして用いて、THz 電 磁波を単一量子ドットに集光するとともに、試料 自体をTHz 検出器として用いることにより、量子 ドット内の電子状態を明らかにすることを目的 として研究を行った。

ゲート電圧とソース・ドレイン電圧の関数とし て THz 電磁波で誘起される光電流を測定した結 果、図2に示すような2種類の光電流生成機構が あることが明らかになった。図からわかるように、 励起準位が電極のフェルミ準位以下に位置する ときでも、N↔N+1 励起過程と呼ぶプロセスで光 電流が発生することは注目される。



図 2 量子ドット内のサブレベル間遷移で誘起 される光電流生成過程

図3に、N=6の領域のTHz 誘起光電流に対し てフーリエ分光測定により求めたTHz 光電流の スペクトルを示す。THz 電磁波がナノギャップ電 極の方向に偏光していることを考えると、p 軌道 から d 軌道への励起は3種類の遷移が可能とな る。図4に観測された光電流スペクトルとフィッ ティングにより求めたスペクトルの解析結果を 示す。図からわかるとおり、おおよそトンネル結 合で決まる線幅を持った3つの狭線幅のスペク トルで光電流が理解できることがわかる。一方、 電子数N=4の場合にはp準位が半分しか埋まっ ておらず、電子の配位に自由度が残る。このため N = 4の場合には、ゲート電圧に対して複雑に変 化する振る舞いが観測された。



図3 (a)N = 6 における量子ドット内のサブレ ベル間遷移による光電流スペクトル、(b)異方性 のある量子ドット内の波動関数、(c)光励起選択 則で許される遷移

さらに、量子ドット内に形成される量子準位(サ ブレベル)を、単一電子トンネル分光とTHz分光 により系統的に比較を行い、その関連を調べた (図4)。電子数が6以下の少数電子領域では単 一電子トンネル分光で測定した励起準位の方が、 THz分光で得られた励起準位よりもエネルギー 的に低いことがわかった。その差の理由として、 励起子効果や反電場効果など電子間相互作用を 検討したが、電子間相互作用は2種類の測定とも に同じ影響を与え、2つの測定法は基本的には同 じ励起エネルギーを測定することがわかった。さ らに、得られた励起エネルギーの差は、各々の測 定法の選択則により信号の見え方が異なるため に起こるものであることがわかった。



図4 (a),(b)測定に用いた単一量子ドットトラ ンジスタ試料構造、(c)-(e),(f)-(h)はそれぞれ、 試料のクーロン安定化ダイアグラム、VDS = 0 で のTHz 誘起光電流、THz 光電流スペクトルを表す。 (c),(f)中のピンク色のデータは THz 分光のデー タを重ねて書いたもの。

(3)量子ドットサブレベル間遷移に基づくテラへ ルツ光起電力効果

THz 励起下で量子ドットを経由して流れる光 電流の電流-電圧測定を行ったところ、図5に示 すように、ソース・ドレイン電圧がゼロでも有限 の電流が生成されることがわかった。この THz 誘起光起電力効果は、量子ドット内に形成される 各シェルの波動関数の広がりの差と、ソースとド レインのトンネル結合の非対称性に起因するも のである。また、得られた光電流のⅠ-V特性には 階段状の特性が観測された。この階段状の電流変 化は、量子ドット内のサブレベルがソース・ドレ イン電極のバイアス窓に入るときに起こること もわかった。さらに、光起電力特性がゲート電圧 で制御できることも特徴的である。

観測された THz 光起電力効果は、黒体輻射のような雑音電磁波からでも、単一量子ドットトランジスタによりエネルギーを取り出すことができ

ることを示しており、エネルギーハーベスティン グの新しい可能性を提供するものである。



図 5 (a)-(c)単一量子ドットトランジスタにお けるソース・ドレイン電極と量子ドットのトンネ ル結合の非対称性とそのシェル依存性の概念図 ((b)pシェル、(c)dシェル)、(d)測定された THz 光電流の I-V 特性

5. 主な発表論文等

[雑誌論文](計11件)

- Y. Zhang, <u>K. Shibata</u>, N. Nagai, C. Ndebeka-Bandou, G. Bastard, and <u>K.</u> <u>Hirakawa</u>: "Excited-state charging energies in quantum dots investigated by terahertz photocurrent spectroscopy", Physical Review B (Rapid Communication), 掲載可
- (2) S. Baba, J. Sailer, R. S. Deacon, A. Oiwa, <u>K. Shibata, K. Hirakawa</u>, and S. Tarucha: "Superconducting transport in single and parallel double InAs quantum dot Josephson junctions with Nb-based superconducting electrodes", Applied Physics Letters, vol. 107, pp.222602-1~5, (2015), DOI: 10.1063/1.4936888.
- Y. Zhang, <u>K. Shibata</u>, N. Nagai, C. Ndebeka-Bandou, G. Bastard, and <u>K. Hirakawa</u>: "Gate-controlled terahertz single electron photovoltaic effect in

self-assembled InAs quantum dots", Applied Physics Letters, vol. 107, pp. 103103-1~4, (2015), DOI: 10.1063/1.4930023.

- (4) R.S. Deacon, A. Oiwa, J. Sailer, S. Baba, Y. Kanai, <u>K. Shibata, K. Hirakawa</u>, S. Tarucha: "Cooper pair splitting in parallel quantum dot Josephson junctions", Nature Communications, vol. 6, article no. 7446, pp. 1-6 (2015), DOI: 10.1038/ncomms8446.
- (5) Y. Zhang, <u>K. Shibata</u>, N. Nagai, C. Ndebeka-Bandou, G. Bastard, and <u>K. Hirakawa</u>: "Probing many-body quantum states in single InAs quantum dots: Terahertz and tunneling spectroscopy", Physical Review B, vol. 91, pp. 241301(R)-1~5 (2015), DOI: 10.1103/PhysRevB.91.241301.
- (6) Y. Zhang, <u>K. Shibata</u>, N. Nagai, C. Ndebeka-Bandou, G. Bastard, and <u>K. Hirakawa</u>: "Terahertz intersublevel transitions in single self-assembled InAs quantum dots with variable electron numbers", Nano Letters, vol. 15, pp. 1166~1170 (2015), DOI: 10.1021/nI5042319.
- (7) <u>K Shibata</u>, N. Pascher, P. J. J. Luukko, E. Rasanen, S. Schnez, T. Ihn, K. Ensslin, and <u>K. Hirakawa</u>: "Electron magneto-tunneling through single self-assembled InAs quantum dashes", Applied Physics Express, vol. 7, pp. 045001-1~4, (2014), DOI: 10.7567/APEX.7.045001.
- (8) <u>K. Shibata</u> and <u>K. Hirakawa</u>: "Terahertz photon-assisted tunneling in InAs quantum dots", Journal of Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves, vol. 35, issue 1, pp. 101-109, (2014), DOI: 10.1007/s10762-013-0039-7 (invited)
- (9) S. Takahashi, RS. Deacon, A. Oiwa, <u>K. Shibata, K. Hirakawa</u>, S. Tarucha:
 "Electrically tunable three-dimensional g-factor anisotropy in single InAs self-assembled quantum dots", Physical Review B, vol. 87, issue 16, pp. 161302-1~5, (2013), DOI: 10.1103/PhysRevB.87.161302.
- (10) <u>K. Shibata</u>, H. Yuan, Y. Iwasa, and <u>K.</u> <u>Hirakawa</u>: "Large modulation of

zero-dimensional electronic states in quantum dots by electric-double-layer gating", Nature Communications 4, Article number: 2664, pp.1-7, (2013), DOI:10.1038/ncomms3664.

[学会発表](計49件)

- Y. Zhang, <u>K. Shibata</u>, N. Nagai, C. Ndebeka-Bandou, G. Bastard, and <u>K.</u> <u>Hirakawa</u>: "Terahertz photovoltaic effect and application in excited state charging energy sensing in single self-assembled InAs QDs", 17th International Conference on Modulated Semiconductor Structures (MSS-17), Sendai, Japan, Jul. 26-31 (2015).
- (2) Y. Zhang, <u>K. Shibata</u>, N. Nagai, C. Ndebeka-Bandou, G. Bastard, and <u>K.</u> <u>Hirakawa</u>: "Probing manybody quantum states of single InAs quantum dots by terahertz spectroscopy", The 19th International Conference on Electron Dynamics in Semiconductors, Optoelectronics and Nanostructures (EDISON'19), Salamanca, Spain, Jun. 29 -Jul. 2 (2015).
- (3) Y. Zhang, <u>K. Shibata</u>, C. Ndebeka-Bandou, N. Nagai, and <u>K. Hirakawa</u>: "Intersublevel transitions in single self-assembled InAs quantum dots", 41st International Symposium on Compound Semiconductors (ISCS 2014), Montpellier, France, May 11-15 (2014).
- (4) <u>K. Shibata and K. Hirakawa</u>: "Photon-assisted tunneling through InAs quantum dots in the terahertz frequency range", 18th International Conference on Electron Dynamics in Semiconductors, Optoelectronics and Nanostructures (EDISON18), Matsue, Japan, Jul. 22-26 (2013). (invited)
- (5) K. M. Cha, M. Taira, <u>K. Shibata</u>, and <u>K. Hirakawa</u>: "Site-controlled growth and transport properties of InAs quantum dots using step-oxidation cleaning of patterned substrates", 18th International Conference on Electron Dynamics in Semiconductors, Optoelectronics and Nanostructures (EDISON18), Matsue, Japan, Jul. 22-26 (2013).

[図書] なし

[産業財産権] なし

[その他] ホームページ http://thz.iis.u-tokyo.ac.jp

6.研究組織
 (1)研究代表者
 平川 一彦(HIRAKAWA, Kazuhiko)
 東京大学・生産技術研究所・教授
 研究者番号:10183097

(2)連携研究者
 柴田 憲治(SHIBATA, Kenji)
 東北工業大学・工学部・准教授
 研究者番号:00436578

大岩 顕(OIWA, Akira)
 大阪大学・産業科学研究所・教授
 研究者番号:10321902

陽 完治 (YOH, Kanji)(故人) 北海道大学・量子集積エレクトロニクス研究セン ター・教授 研究者番号:60220539